

Low Noise GaAsFET(CK24, CK34 Package)  はんだ実装後のフラックスの洗浄に関して Flux Cleaning After Solder Mounting	KMR-CEF-0064	1/2
	2015年 11月 6日	
	中央電子工業株式会社 電子デバイス事業部 Chuo Denshi Kogyo Co., Ltd Electronic Devices Division	

Low Noise GaAsFET(CK24, CK34 Package)は、エポキシ樹脂によるキャップ封止パッケージであり、気密封止を有するものではありません。  
Low Noise GaAsFET(CK24, CK34 Package) is a cap molding package by epoxy resin but not a hermetic sealing package.

本デバイスは実装後にフラックス洗浄を実施しますと、電気的特性の低下を招く恐れがありますので、洗浄は実施しないでください。  
Do not conduct flux cleaning after mounting for it could cause degradation of electric characteristics.

本デバイスの実装に関しては、無洗浄フラックスのクリームはんだを使用ください。  
Use non-cleaning flux solder paste in device mounting.

弊社の無洗浄フラックスの推奨条件を以下に示します。  
Followings are recommended non-cleaning flux conditions.

1、 推奨無洗浄フラックス  
Recommended non-cleaning flux

- ・ 超低残さフラックス(ULF-500VS, ULF-210R)  
Super low residue flux(ULF-500VS, ULF-210R)
- ・ 低残さフラックス(CF-220V)  
Low residue flux(CF-220V)
- ・ 失活性フラックス(AM-173)  
Deactivation flux(AM-173)
- ・ 塩素含有量0.2wt%以下のフラックス  
0.2wt% or less chlorine content flux

